



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo  
Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee  
Servizio architettura e arte contemporanee

Ministero degli Affari Esteri  
Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese  
Istituto Italiano di Cultura, Sezione di Shanghai

Istituto Garuzzo per le Arti Visive - IGAV

**PREMIO SHANGHAI 2013**  
**Residenze per artisti italiani e cinesi emergenti**  
**II edizione**  
**Prima Fase: Artisti italiani a Shanghai**  
**Vincitori della selezione giovani artisti italiani**

Si è conclusa la prima fase di selezione del concorso **PREMIO SHANGHAI residenze artistiche per giovani artisti italiani e cinesi emergenti – II edizione**, nato da un progetto siglato con un'intesa istituzionale a firma del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo (MiBACT) – Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee (PaBAAC) / Servizio architettura e arte contemporanee, Ministero degli Affari Esteri (MAE) – Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese (DGSP) / Ufficio IV, Istituto Italiano di Cultura, Sezione di Shanghai (IIC Shanghai) e Istituto Garuzzo per le Arti Visive (IGAV).

Si comunicano i nomi degli artisti italiani vincitori a pari merito della seconda edizione:

**Alessandro DANDINI DE SYLVA** nato nel 1981 a Roma, dove vive e lavora.

Titolo del progetto: *Studio per decostruzione di un paesaggio*

**Chiara PRINCIPE** nata nel 1992 a Cetraro (CS), vive e lavora a Milano.

Titolo del progetto: *Il saggio non accumula*

**Elisa STRINNA** nata nel 1982 a Padova, vive e lavora a Vicenza.

Titolo del progetto: *Le ambigue nature dell'identico*

La scelta è stata effettuata da una Commissione di valutazione composta dalla Prof.ssa **Giovanna CASSESE** (presidente onorario), dalla Dott.ssa **Maria Vittoria MARINI CLARELLI** (in rappresentanza del MiBACT - PaBAAC), dal Dott. **Bartolomeo PIETROMARCHI** (in rappresentanza del MAE – DGSP – IIC di Shanghai), e dalla Prof.ssa **Annamaria PALERMO** (in rappresentanza dell'IGAV).

La Commissione ha selezionato i lavori fra **120** candidati, di cui **98** ritenuti ammissibili in base ai requisiti del bando, individuando 3 vincitori a pari merito e 6 candidati di riserva. Nel 2012, la prima edizione del Premio Shanghai aveva registrato 93 partecipanti, di cui 82 ritenuti ammissibili.

I vincitori sono stati scelti sulla base delle seguenti valutazioni:

- il livello qualitativo del progetto anche in riferimento al suo carattere innovativo;
- il curriculum artistico del candidato e la coerenza dell'opportunità offerta con le prospettive di ricerca dell'artista;
- l'adeguatezza di curriculum, del progetto presentato e delle reali possibilità di crescita artistica grazie all'occasione di visibilità offerta;
- l'idoneità del progetto a innescare confronti con altre culture in un diverso contesto sociale.

Le motivazioni: *"Nel suo insieme, la Commissione ha scelto di privilegiare progetti con forte connotazione creativa e capaci di generare reali processi di scambio e di arricchimento creativo tra artisti italiani e cinesi; di promuovere la conoscenza della città e della realtà sociale e culturale di Shanghai attraverso approcci originali, ma tali da dar luogo a opere effettivamente realizzabili in un arco di tempo limitato come quello che il premio prevede".*

La partenza per Shanghai è prevista a febbraio 2014. A Shanghai gli artisti alloggeranno nella residenza universitaria di Zhongshan North Rd 3663 e avranno libero accesso alle strutture offerte dalla School of Design della East China Normal University di Shanghai che partecipa alla realizzazione del Premio. Alla fine del soggiorno, gli artisti italiani presenteranno i progetti realizzati in una mostra a Shanghai.

Nel primo semestre del 2014 sarà attivata la Seconda Fase del Premio, riservata ad artisti cinesi che verranno ospitati in Italia, secondo le medesime modalità, nel corso dell'anno.

## **Riferimenti e contatti:**

### **MiBACT – DG PaBAAC /Servizio architettura e arte contemporanea**

- Sandra Tucci, referente progetto

tel. +39 0667234840

[sandra.tucci@beniculturali.it](mailto:sandra.tucci@beniculturali.it)

- Alessandra Pivetti, Gaia Gallotta, comunicazione

tel. +393666482897 - 06 67234453/4815 - Fax 06 67234818

[alessandra.pivetti@beniculturali.it](mailto:alessandra.pivetti@beniculturali.it) – [gaia.gallotta@beniculturali.it](mailto:gaia.gallotta@beniculturali.it)

**MAE – DGSP / Ufficio IV**

Lisa Zaffi, DGSP Uff IV

Tel +39 06 3691 2466 – fax 06 36913710

[lisa.zaffi@esteri.it](mailto:lisa.zaffi@esteri.it)

**IIC - Shanghai**

Vera Li, comunicazione

tel. +86 21 54075588.156 - Fax +86 21 54075750

[iicshanghai@esteri.it](mailto:iicshanghai@esteri.it)

**IGAV**

tel. +39 011 8124456

[info@igav-art.org](mailto:info@igav-art.org)

**UFFICIO STAMPA IGAV**

Emanuela Bernascone

Tel. +39335256829 - 011 19714998/999 - Fax 011 19790170

[info@emanuelabernascone.com](mailto:info@emanuelabernascone.com)

**SCHOOL OF DESIGN, EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY**

Wei Yong

Tel. + 0086 13636359789

18621909191@193.com